金属/介质多层膜基太阳能光热转换薄膜结构的 设计与优化

吴莹1,胡二涛1*,王静2,韦玮1

¹南京邮电大学电子与光学工程学院,微电子学院,江苏南京 210023; ²南京邮电大学通达学院基础教学部,江苏 扬州 225127

摘要 理论设计对于高性能太阳能光热转换薄膜的实验制备极为重要。然而,大多数软件通常局限于正入射情况 下的太阳光吸收率的优化,而无法直接对太阳能光热转换效率这一重要指标进行优化。鉴于以上问题,使用传输 矩阵方法与遗传优化算法,通过改变金属/介质多层膜基太阳能光热转换薄膜中各层薄膜的厚度,直接对其光热转 换效率进行优化设计。重点研究了薄膜层数、太阳光照度与工作环境温度对钨/氧化铝基(W/Al₂O₃)多层膜的影 响。研究结果表明,在聚光比为1和100情况下,该膜系的最优膜层数分别为6与8。该研究结果对于高性能太阳 能光热转换薄膜的实验制备具有重要的指导意义。

关键词 薄膜;金属/介质多层薄膜;传输矩阵方法;遗传算法;太阳能光热转换;太阳光聚光比
 中图分类号 O436 文献标志码 A
 doi: 10.3788/AOS202040.1431001

Design and Optimization of Multilayered Metal/Dielectric Film Structure for Solar Photothermal Conversion

WuYing¹, Hu Ertao^{1*}, Wang Jing², Wei Wei¹

¹ College of Electronic and Optical Engineering & College of Microelectronics, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, Jiangsu 210023, China;

² Department of Basic Education, Tongda College, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Yangzhou, Jiangsu 225127, China

Abstract Theoretical design is very critical for the experimental fabrication of a high-efficiency solar photothermal conversion film structure. However, most softwares are usually limited to the optimization of solar absorption under the normal incident condition, rather than focusing on the criteria of solar photothermal conversion efficiency (PCE). In view of the above problems, the transfer matrix method and the genetic optimization algorithm are used to directly optimize the photothermal conversion efficiency of a multilayered metal/dielectric film structure by changing the thickness of each layer of the film. The effects of the film layer number, solar illuminance, and ambient temperature on tungsten-alumina-based ($W/Al_2 O_3$) multilayered film structures are studied. The results show that the optimal number of film layers is 6 for solar concentration ratio of 1 and 8 for that of 100. These results have important guiding significance in the experimental fabrication of high-efficiency solar photothermal conversion films.

Key words thin films; multilayered metal/ dielectric films; transfer matrix method; genetic algorithm; solar photothermal conversion; solar concentration ratios

OCIS codes 310.4165; 230.4170; 310.6860

1 引 言

太阳能光热转换技术具有较高的能量转换效 率,且能量便于存储,引起了人们的广泛关注^[1]。目 前,太阳能光热转换技术已在太阳能加热、太阳能发 电、太阳能热电、太阳能光伏与海水淡化等^[2-5]领域 取得了广泛应用。作为太阳能光热转换系统的核心 部件,太阳光选择性吸收薄膜在尽可能吸收太阳辐

基金项目:国家自然科学基金(61605089)、南京邮电大学科研基金(NY218107)

* E-mail: iamethu@njupt.edu.cn

收稿日期: 2020-03-03; 修回日期: 2020-04-01; 录用日期: 2020-04-13

射光谱范围内的太阳能量的同时,必须尽量减少由 红外光谱区的黑体辐射造成的热能损失^[2-3,6]。

目前,研究者们已制备出 $SiO_2/Si_3N_4/W/SiO_2/W^{[5]}$, $Al_2O_3/Al_2O_3-W/Al_2O_3-WTi/Al_2O_3/W^{[1]}$, $Al_{34}O_{62}N_4/AlN/ZrN/AlN/ZrN/Zr_{0.2}Al_{0.8}N/Cu^{[7]}$, $SiO_2/Cr/SiO_2/Cr/SiO_2/Cu^{[2:8]}$ 以及 $MgF_2/TiO_2/MgF_2/TiO_2/W/MgF_2/W/MgF_2/W/MgF_2/W$ [9]等金属/介质多层膜型太阳光选择性吸收薄膜,这些薄膜具有高于95%的光吸收率和较低的热辐射率。另外,通过合理微调多层膜结构中一层薄膜的厚度或若干层膜的整体厚度,可以获得含有复杂图案的彩色太阳光选择性吸收薄膜^[10-11]。

在此前的研究工作中,研究者多采用半经验方 法^[8,12],遍历方法^[1]或商用软件^[7,10,13-14]来设计多层 膜型太阳光选择性吸收薄膜结构,但这些方法往往 受限于正入射条件^[15]。此外,在一些研究工作 中^[2,16-18],仅通过优化太阳光吸收率α与热辐射率ε 来设计太阳光选择性吸收薄膜,而没有考虑太阳能 光热转换效率这一更具有实用价值的指标。

Wang 等^[5] 通过改变多层膜结构中各层薄膜的 厚度,直接对所设计的光热转换薄膜的太阳能光热 转换效率进行优化。在他们的研究中,假设太阳光 吸收率 α 和热辐射率 ε 都是与角度无关的量。然 而,实际上热辐射率是与角度有关的,必须考虑光热 转换薄膜在半个球面内的热辐射率,即半球辐射率。 Sakurai 等^[19]在考虑半球太阳光吸收率与热辐射率 后,依据传输矩阵法与遗传算法,开发了一个可直接 优化 Mo-SiO₂-陶瓷基太阳光选择性吸收薄膜的光 热转化效率的程序。但是在这项研究中薄膜层数局 限于四层,事实上,膜层为7层的太阳光选择性吸收 薄膜已经在实验上得到实现^[7,20]。因此,研究膜层 数大于4时,层数、工作温度及太阳光聚光比对太阳 光选择性吸收薄膜的光热转换效率的影响具有重要 的意义。

基于传输矩阵方法与遗传算法,本文提出了一 个 MATLAB 程序,它能够解决常规软件受限于正 入射条件和不能优化光热转换效率指标的问题。通 过该程序,详细研究了钨/氧化铝基(W/Al₂O₃)太 阳光选择性吸收薄膜的薄膜层数、工作环境温度与 太阳光聚光比等因素对太阳光吸收率、热辐射率以 及光热转换效率的影响。

2 计算方法

图1所示为本文研究的钨/氧化铝基多层薄膜

结构示意图,采用厚度大于 100.0 nm 的铜作为反射 层,在反射层上依次堆叠氧化铝与钨薄膜,膜系层数 由氧化铝/钨薄膜对数决定。足够厚的铜反射层可 确保膜系的光透射率约等于 0,此外,铜在长波波段 的优良反射特性能有效地降低膜系在红外波段的辐 射率。入射太阳光在钨与铜薄膜之间多次反射,进 而被钨层吸收,从而提高入射光的吸收效率,这就是 所谓的相消干涉效应^[8,21]。



图 1 钨/氧化铝基多层薄膜结构示意图 (从上到下依次:Al₂O₃/W/Al₂O₃/W/Al₂O₃/Cu) Fig. 1 Schematic of multilayered tungsten-alumina-based film structure (from top to bottom: Al₂O₃/W/ Al₂O₃/W/Al₂O₃/Cu)

钨/氧化铝基多层薄膜结构的反射光谱可通过 传输矩阵方法(TMM)进行计算^[19,22],计算中认为 各层薄膜各项同性且为均匀介质。根据传输矩阵方 法,膜系的特征矩阵可以表示为

$$\begin{bmatrix} B'\\ C' \end{bmatrix} = \left\{ \prod_{r=1}^{q} \begin{bmatrix} \cos \varphi_r & \frac{\mathrm{i}}{\eta_r} \sin \varphi_r \\ \mathrm{i}\eta_r \sin \varphi_r & \cos \varphi_r \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} 1\\ \eta_{\mathrm{m}} \end{bmatrix}, (1)$$

式中:B'为归一化的电场;C'为归一化的磁场;q为 多层膜的总层数; φ_r 为第r 层膜引起的波的相位改 变量; η_r 为第r 层膜的光学导纳; η_m 为基底层的光 学导纳,m 表示基底; $\varphi_r = \frac{2\pi N_r d_r \cos \theta_r}{\lambda}$,其中 λ 为 入射光波长, θ_r 为光在第r 层膜处的入射角, d_r 为 第r 层膜的厚度, N_r 为第r 层膜的折射率;s光(横 电波)的 $\eta_r = N_r \cos \theta_r$; p光(横磁波)的 $\eta_r = \frac{N_r}{\cos \theta_r}$ 。

因此,可以得到整个膜系的光学导纳Y=C'/B' 和反射率。反射率 R 的表达式为

$$R = \left(\frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y}\right) \left(\frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y}\right)^*, \qquad (2)$$

式中:ŋ。为空气的光学导纳;"*"表示取复共轭。

氧化铝、铜和钨的光学常数取自光学常数手册 及 Palik 等^[23-24]的工作。具有光滑表面的太阳光选

择性吸收薄膜可视为镜面,从而忽略漫反射。因而, 太阳光选择性吸收薄膜的太阳光吸收率α可直接由 太阳光垂直入射情况下薄膜表面的镜面反射光谱计 算获得^[2,25],即

$$\alpha = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_n} [1 - R(0, \lambda)] d\lambda}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_n} L_{sun}(\lambda) d\lambda}, \qquad (3)$$

式中: $R(0,\lambda)$ 为正入射条件下的镜面反射光谱; [λ_1,λ_n]为波长积分范围,本文 λ_1 取为 250 nm, λ_n 取为 3000 nm,这个波段几乎涵盖了整个太阳辐射 光谱的波长范围; $L_{sun}(\lambda)$ 为各个波长下的太阳辐射 光谱强度。

依据普朗克黑体辐射法则,样品被太阳光加热 后会将热量重新辐射到其表面上方的半球空间中, 那么半球热辐射率^[20,26]就可以表示为

$$\varepsilon(T) = \frac{2 \int_{0}^{\pi/2\infty} E(T,\lambda) [1 - R(\theta,\lambda)] \cos \theta \sin \theta d\lambda d\theta}{\int_{0}^{\infty} E(T,\lambda) d\lambda},$$

(4)

式中: θ 为光入射角; $E(T, \lambda)$ 为温度为 T 时的普 朗克黑体辐射光谱; $R(\theta, \lambda)$ 为样品的反射率。

在特定温度 T 与太阳光聚光比C 下,太阳能光 热转换效率(PCE, η_i)^[3,15,19,27]可表示为

$$\eta_t = B\alpha - \frac{\varepsilon \sigma T^4}{CI}, \qquad (5)$$

式中: σ 为玻尔兹曼常数;B为封装玻璃的透射率; I为标准太阳辐射强度(大气质量为 1.5 即 AM1.5 时)。在本文中,取 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W·m⁻²·K⁻⁴, B=1,太阳辐射强度 I=1000 W/m²(1个标准太阳 光强度)。

为了设计出能够在特定温度与聚光比下工作的 太阳光选择性吸收薄膜,使用遗传算法优化膜系结 构中每一膜层的厚度,从而使膜系的太阳能光热转 换效率最大^[19,28]。遗传算法是美国 Michigan 大学 的 Holland 教授于 1975 年提出的一种模拟生物进 化过程的计算模型^[19]。它是一种全局优化随机搜 索算法,具有不依赖梯度信息、简单通用、鲁棒性强、 适合并行分布处理、应用范围广的优点。

本文使用遗传算法工具箱^[28],以每一组多层膜的厚度作为一个个体,定义膜系的太阳能光热转换



图 2 10 层 W/Al₂O₃膜的太阳能光热转换效率曲线 Fig. 2 Solar photothermal conversion efficiency of ten-layered W/Al₂O₃ film structure

效率为演化函数。考虑到工具箱中的默认参数范 围,经过测试,将进化过程中的交叉和变异概率分别 为设定为0.7和0.2。测试发现,200个初始种群和 200代演化可以确保优化的结果收敛。图2所示为 工作在600K与100个标准太阳光强度下的10层 薄膜的收敛曲线,可以发现,经过200代演化后,膜 系的太阳能光热转换效率基本趋于稳定。由于种群 中的个体正在演化,光热转换效率高的个体被选择 进行交叉变异的概率较小,而光热转换效率低的个 体会有较大概率被选择进行交叉变异,但不一定能 进化出更优的个体,此时光热转换效率保持不变,因 而收敛曲线呈阶梯形变化,但由于演化过程中变异 的存在,演化过程最终趋于最优解。

3 分析与讨论

首先,通过优化太阳光吸收率设计了一个6层 W/Al₂O₃太阳光选择性吸收薄膜,具体膜系结构 为:Al₂O₃(83.3 nm)/W(6.4 nm)/Al₂O₃ (72.8 nm)/W(14.7 nm)/Al₂O₃(86.1 nm)/Cu (>100.0 nm),该膜系的理论反射光谱如图3所示。 可以看到,膜系的反射率在太阳的主要辐射光谱范 围内非常低,但在长波范围内快速增加,这表明所设 计的膜系结构具有较高的太阳光吸收率与较低的热 辐射率。该膜系的太阳光吸收率约为93.7%。

在 600 K 工作温度及一个标准太阳光强度 (C=1)或 100 个标准太阳光强度(C=100)下,层数 对 W/Al₂O₃多层薄膜结构的太阳光吸收率、热辐射 率以及太阳能光热转换效率的影响如图 4 所示,对 应的膜系结构参数如表 1 所示。在一个标准太阳光 强度下,随着层数的增加,膜系的吸收光谱范围变 大,因此太阳光吸收率增大。从图 4(b)中可以看 出,热辐射率也随着层数的增加而增大。在仿真中,



- 图 3 优化的 Al₂ O₃ (83.3 nm)/W(6.4 nm)/Al₂ O₃ (72.8 nm)/W(14.7 nm)/Al₂ O₃ (86.1 nm)/ Cu(>100.0 nm)薄膜的反射光谱
- Fig. 3 Reflectance spectrum of optimized film structure of Al₂ O₃ (83. 3 nm) /W (6. 4 nm) /Al₂ O₃ (72.8 nm)/W (14.7 nm) /Al₂ O₃ (86.1 nm)/ Cu (>100.0 nm)

温度设定为 600 K,因此普朗克黑体辐射光谱保持 不变,随着薄膜层数的增加,变宽的吸收光谱与普朗 克辐射光谱的交叠部分增多。(4)式的分母为黑体 辐射光谱的积分,温度为定值时,分母为定值;黑体 辐射谱与膜系吸收谱的乘积是(4)式分子的积分元, 当二者交叠增多时,分子的积分值变大,从而导致热 辐射增加。图 4(c)所示为薄膜层数及太阳光聚光比 对太阳能光热转换效率 η 的影响规律。在一个标准 太阳光强度下,当薄膜层数从4增加到6时,n,略微 增大,但当层数继续增加到8时,η,趋于减小。因此, 在一个标准太阳光强度下,6层是 W/Al₂O₃多层膜的 最佳层数。在一个标准太阳光强度下,随着薄膜层数 的增加,膜系的吸收光谱逐渐变宽,与黑体辐射光谱 的交叠也越来越多,导致膜系的太阳光吸收率和热辐 射率都逐渐增大,进而使太阳能光热转换效率先增加 后减小。在100个标准太阳光强度下,太阳光吸收 率、热辐射率以及太阳能光热转换效率均随着薄膜层 数的增加而增大,但当层数超过8时,太阳能光热转 换效率 η_t 趋于饱和。考虑到制备的复杂程度与成本, 在聚光比为 100 时,8 层应当是 W/Al₂O₃太阳光选择 性吸收薄膜的最佳膜层数。此外,在100个标准太阳 光强度下,由(5)式可知此时的热辐射率可忽略不 计,太阳能光热转换效率约等于太阳光吸收率。



图 4 在一个标准太阳光强度或 100 个标准太阳光强度下, 层数对 W/Al₂O₃多层薄膜结构的的影响。 (a)太阳光吸收率; (b)热辐射率; (c)太阳能光热转换效率

Fig. 4 Influence of layer number on multilayered W/Al_2O_3 film structure when C=1 or 100.

(a) Solar absorptivity; (b) thermal emissivity ; (c) solar photothermal conversion efficiency

在 50 个标准太阳光强度下,温度对 6 层 W/ Al₂O₃膜系的太阳光吸收率、热辐射率以及太阳能 光热转换效率的影响如图 5 所示。可以看到,太阳 光吸收率几乎不随温度的变化而变化,而太阳能光 热转换效率随温度的升高而减小。这是因为随着温 度的升高,普朗克黑体辐射光谱向短波方向移动,尤 其是在高温情况下,薄膜的热辐射率单调增加。此 外, η_t 与温度的四次方呈反比,因此 η_t 会随着温度的 升高而单调递减。

当工作温度为 600 K 时,太阳光聚光比对 6 层 W/Al₂O₃膜系的太阳光吸收率、热辐射率以及太阳 能光热转换效率的影响结果如图 5(b)所示。在 1 个标准太阳光强度下,太阳能光热转换效率约为 55%;而当光照达到100个标准太阳光强度时,太阳 能光热转换效率增大至93%,与此时的太阳光吸收 率十分接近。可以看到,太阳光吸收率、热辐射率以 及太阳能光热转换效率均随太阳光聚光比的增大而 增大。根据(5)式可知,当聚光比*C*=1时,(5)式第 二项的影响比较显著,导致太阳光吸收率和光热转 换效率差别较大。当聚光比逐渐增加时,(5)式中的 第二项逐渐减小(热辐射率 ε 远小于聚光比*C*),致 使太阳光吸收率和光热转换效率逐渐增大。随着聚 光比的增加,(5)式中第二项的作用逐渐减弱,为了 提高膜系的光热转换效率,可使膜系的热辐射率略 微增加。当聚光比增加到一定程度时,(5)式中第二 项的影响基本可以忽略,光热转换效率接近太阳光

| | Table 1 Optimized W | $V/{ m Al_2O_3}$ solar selective absorption films when $T\!=\!600~{ m K}$ | | | | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Number of layers | Solar concentration rati | o Film structure | | | | | | |
| 4 | C = 1 | Al ₂ O ₃ (68.9 nm)/W(10.2 nm)/Al ₂ O ₃ (37.7 nm)/Cu(>100.0 nm) | | | | | | |
| 4 | C = 100 | $Al_2O_3(82.9 \text{ nm})/W(10.6 \text{ nm})/Al_2O_3(63.4 \text{ nm})/Cu(>100.0 \text{ nm})$ | | | | | | |
| 6 | C = 1 | $ m Al_2O_3(64.2~nm)/W(5.8~nm)/Al_2O_3(31.4~nm)/W(13.1~nm)/$ | | | | | | |
| | C = I | Al ₂ O ₃ (5.7 nm)/Cu(>100.0 nm) | | | | | | |
| | C = 100 | $ m Al_2O_3$ (85.3 nm)/W(6.0 nm)/Al_2O_3 (73.6 nm)/W(14.3 nm)/ | | | | | | |
| | C = 100 | Al ₂ O ₃ (84.5 nm)/Cu(>100.0 nm) | | | | | | |
| | C-1 | $Al_2O_3(69.7 \text{ nm})/W(6.8 \text{ nm})/Al_2O_3(31.4 \text{ nm})/W(5.8 \text{ nm})/$ | | | | | | |
| 8 | C = I | Al ₂ O ₃ (1.0 nm)/W(7.7 nm)/Al ₂ O ₃ (4.1 nm)/Cu(>100.0 nm) | | | | | | |
| | C = 100 | $ m Al_2O_3$ (81.4 nm)/W(5.0 nm)/Al_2O_3 (70.5 nm)/W(10.6 nm)/ | | | | | | |
| | C = 100 | Al ₂ O ₃ (100.9 nm)/W(15.0 nm)/Al ₂ O ₃ (133.7 nm)/Cu(>100.0 nm) | | | | | | |
| 10 | C-1 | $\rm Al_2O_3(73.6~nm)/W(7.1~nm)/Al_2O_3(40.8~nm)/W(48.5~nm)/Al_2O_3(1.0~nm)/$ | | | | | | |
| | C = I | $\rm W(44.0~nm)/Al_2O_3(2.6~nm)/W(38.9~nm)/Al_2O_3(133.7~nm)/Cu(>100.0~nm)$ | | | | | | |
| | C = 100 | $\rm Al_2O_3(86.8~nm)/W(5.2~nm)/Al_2O_3(72.8~nm)/W(8.9~nm)/Al_2O_3(74.4~nm)/$ | | | | | | |
| | C = 100 | W(7.3 nm)/Al ₂ O ₃ (97.8 nm)/W(34.1 nm)/Al ₂ O ₃ (47.8 nm)/Cu(>100.0 nm) | | | | | | |

| | 表 | 1 | T = 60 | 0 K | 时 | 优亻 | と得 | 到自 | 约 V | V/Al | $l_2 O$ | ₃太 | 阳光 | 选择 | 性吸收 | (薄月 | 瞙 | |
|-----|---|---------|--------|---------------|-----|---------|----|----|-----|------------|---------|----|------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 1.1 | 1 | \circ | | TT 7 / | A 1 | \circ | 1 | | 1 | <i>.</i> . | 1 | | , . | C*1 | 1 | T | 000 | 17 |



图 5 温度与太阳光聚光比对 6 层 W/Al₂O₃膜系性能的影响。 (a) 50 个标准太阳光强度下温度的影响;(b) 600 K 下太阳光聚光比的影响

Fig. 4 Influences of temperatures and solar concentration ratios on performances of six-layered W/Al₂O₃ film structure. (a) Influence of temperature when C=50; (b) influence of solar concentration ratio at 600 K

吸收率,此时可通过优化太阳光选择性吸收薄膜的 光吸收率来合理设计多层膜的结构。

4 结 论

为了打破传统商用光学软件在设计太阳光选择 性吸收多层膜时所存在的局限性,基于传输矩阵方 法与遗传算法,通过直接优化金属/介质多层膜型太 阳光选择性吸收薄膜的光热转换效率,获得了高效 率的太阳能光热转换薄膜结构。研究结果表明,太 阳光聚光比对太阳光选择性吸收多层膜的性能具有 显著影响。在一个标准太阳光强度的光照条件下, W/Al₂O₃多层膜的最优层数为6;然而,在强太阳光 照射情况下(≥ 50 个标准太阳光强度),层数增加 到8之后,薄膜的太阳能光热转换效率基本趋于饱 和。此时,制备工艺变得复杂,成本也增加,因此膜 系的最佳层数为8。研究结果能够为高效率太阳能 光热转换薄膜结构的设计提供重要的指导意义。

参考文献

- [1] Wang X Y, Gao J H, Hu H B, et al. Hightemperature tolerance in WTi-Al₂ O₃ cermet-based solar selective absorbing coatings with low thermal emissivity[J]. Nano Energy, 2017, 37: 232-241.
- [2] Hu E T, Guo S, Gu T, et al. High efficient and wide-angle solar absorption with a multilayered metal-dielectric film structure [J]. Vacuum, 2017, 146: 194-199.
- [3] Bermel P, Lee J, Joannopoulos J D, et al. Selective solar absorbers[M] // Chen G, Prasad V, Jaluria V, et al. Annual review of heat transfer. New York: Begell House, 2012: 231-254.
- [4] Zhou L, Tan Y L, Wang J Y, et al. 3D selfassembly of aluminium nanoparticles for plasmonenhanced solar desalination [J]. Nature Photonics, 2016, 10(6): 393-398.

- [5] Wang H, Alshehri H, Su H, et al. Design, fabrication and optical characterizations of large-area lithography-free ultrathin multilayer selective solar coatings with excellent thermal stability in air [J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2018, 174: 445-452.
- [6] Fu X H, Guo K, Zhang J, et al. Strong absorption film of metal-dielectric interference of solar spectrum [J]. Chinese Journal of Lasers, 2017, 44 (8): 0803002.
 付秀华,郭 凯,张 静,等.太阳光谱金属-介质干涉 型强吸收膜的研究[J].中国激光, 2017, 44(8):
- [7] Meng J P, Liu X P, Fu Z Q, et al. Optical design of Cu/Zr_{0.2} AlN_{0.8}/ZrN/AlN/ZrN/AlN/Al₃₄ O₆₂ N₄ solar selective absorbing coatings[J]. Solar Energy, 2017, 146: 430-435.

0803002.

- [8] Zhou W X, Shen Y, Hu E T, et al. Nano-Cr-filmbased solar selective absorber with high photothermal conversion efficiency and good thermal stability[J]. Optics Express, 2012, 20(27): 28953-28962.
- [9] Sergeant N P, Pincon O, Agrawal M, et al. Design of wide-angle solar-selective absorbers using aperiodic metal-dielectric stacks[J]. Optics Express, 2009, 17 (25): 22800-22812.
- [10] Wu Y W, Zheng W F, Lin L M, et al. Colored solar selective absorbing coatings with metal Ti and dielectric AlN multilayer structure[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 115: 145-150.
- [11] Chen F L, Wang S W, Liu X X, et al. Colorful solar selective absorber integrated with different colored units[J]. Optics Express, 2016, 24(2): A92-A103.
- [12] Li X F, Chen Y R, Miao J, et al. High solar absorption of a multilayered thin film structure [J]. Optics Express, 2007, 15(4): 1907-1912.
- [13] Rodríguez-Palomo A, Céspedes E, Hernández-Pinilla D, et al. High-temperature air-stable solar selective coating based on MoSi₂-Si₃N₄ composite [J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2018, 174: 50-55.
- [14] Thomas N H, Chen Z, Fan S H, et al. Semiconductor-based multilayer selective solar absorber for unconcentrated solar thermal energy conversion [J]. Scientific Reports, 2017, 7 (1): 5362.
- [15] Chester D, Bermel P, Joannopoulos J D, et al. Design and global optimization of high-efficiency solar thermal systems with tungsten cermets [J]. Optics Express, 2011, 19(Suppl 3): A245-A257.
- [16] Du M, Hao L, Mi J, et al. Optimization design of Ti_{0.5} Al_{0.5} N/Ti_{0.25} Al_{0.75} N/AlN coating used for solar

selective applications [J]. Solar Energy Materials & Solar Cells, 2011, 95(4): 1193-1196.

- Wu Y X, Wang C, Sun Y, et al. Optical simulation and experimental optimization of Al/NbMoN/ NbMoON/SiO₂ solar selective absorbing coatings[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015, 134: 373-380.
- [18] Gremion C, Seassal C, Drouard E, et al. Design, properties and degradation mechanisms of Pt-Al₂O₃ multilayer coating for high temperature solar thermal applications [J]. Surface and Coatings Technology, 2015, 284: 31-37.
- [19] Sakurai A, Tanikawa H, Yamada M. Computational design for a wide-angle cermet-based solar selective absorber for high temperature applications [J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2014, 132: 80-89.
- [20] Yang C Y, Ji C G, Shen W D, et al. Compact multilayer film structures for ultrabroadband, omnidirectional, and efficient absorption [J]. ACS Photonics, 2016, 3(4): 590-596.
- Zhang K, Hao L, Du M, et al. A review on thermal stability and high temperature induced ageing mechanisms of solar absorber coatings [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 67: 1282-1299.
- [22] MacLeod H A, MacLeod H A. Thin-film optical filters[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2010.
- [23] Palik E D. Handbook of optical constant of solids[M]. New York: Academic Press, 1998.
- [24] Skowronski L, Szczesny R, Zdunek K. Optical and microstructural characterization of amorphous-like Al₂O₃, SnO₂ and TiO₂ thin layers deposited using a pulse gas injection magnetron sputtering technique [J]. Thin Solid Films, 2017, 632: 112-118.
- [25] Guo S, Wu Y, Gu T, et al. Preparation and characterization of solar-selective absorbers based on multilayered W/SiO₂ thin films [J]. Acta Optica Sinica, 2019, 39(5): 0531001.
 郭帅, 吴莹, 古同, 等. W/SiO₂基太阳光谱选择性吸 收薄膜的制备和表征[J]. 光学学报, 2019, 39(5): 0531001.
- [26] Liu M H, Hu E T, Yao Y, et al. High efficiency of photon-to-heat conversion with a 6-layered metal/ dielectric film structure in the 250-1200 nm wavelength region [J]. Optics Express, 2014, 22 (Suppl 7): A1843-A1852.
- [27] Ning Y P, Wang W W, Wang L, et al. Optical simulation and preparation of novel Mo/ZrSiN/ ZrSiON/SiO₂ solar selective absorbing coating [J].
 Solar Energy Materials and Solar Cells, 2017, 167:

178-183.

[28] Chipperfield A J, Fleming P J. The MATLAB genetic algorithm toolbox[C] // IEE Colloquium on Applied Control Techniques Using MATLAB, January 26-26, 1995, London, UK. London: IET, 1995: 4917683.